

## Selektionsbestimmungen Elite 2019

Die nachfolgenden Selektionsbestimmungen wurden am 20.04.2018 durch die Ski-OL Kommission von Swiss Orienteering genehmigt.

In den nachfolgenden Selektionsbestimmungen ist der Begriff Athlet/Athleten geschlechtsneutral und meint Athletinnen und Athleten.

### Grundsätzliches

- Das Selektionsgremium selektioniert primär auf Grund von Rückstandsprozentsen an den Testläufen und anhand der vorhandenen Direktvergleiche. Bei mangelnden Direktvergleichen müssen Quervergleiche betrachtet werden.
- Weiter werden die Entwicklungsfähigkeit und das Potential der Athleten, früher erbrachte Leistungen, die Swiss Ski-O Library und allenfalls besondere Umstände (Verletzung, Krankheit) berücksichtigt.
- Gegen Selektionsentscheide besteht keine Rekurs Möglichkeit.
- Für eine Selektion wird empfohlen an möglichst allen Selektionsläufen teilzunehmen. Je mehr Vergleichsmöglichkeiten dem Selektionsgremium zur Verfügung stehen, desto besser wird die Grundlage zum Selektionieren und umso mehr Chancen offerieren sich einem Athleten sein Potenzial zu zeigen. Bei Verletzungen oder Krankheit informiert der Athlet vor dem jeweiligen Selektionslauf Thierry Jeanneret, Heckenweg 2, 7205 Zizers (thierry.jeanneret@gmx.ch).

Athleten, die nicht dem Kader oder der Anschlussgruppe angehören und sich für eine Selektion interessieren, melden ihre Absichten mit Zielsetzungen schriftlich bis zum ersten Selektionslauf (22. Dezember 2018) bei Thierry Jeanneret, Heckenweg 2, 7205 Zizers (thierry.jeanneret@gmx.ch).

### Selektionsgremium Elite

- Thierry Jeanneret
- Christian Spoerry
- Christine Lüscher-Fogtmann

### Selektionsvorgang

Für alle Selektionsentscheide trägt das ganze Gremium die Verantwortung. Die Selektionen werden jeweils am Selektionstag um zirka 20.00 Uhr allen angemeldeten Athleten per Mail verschickt und am Folgetag im Internet veröffentlicht (www.swiss-orienteeing.ch). Das Selektionsgremium steht ab 48h nach der Publikation der Selektion für allfällige Fragen zur Verfügung.

**Selektionsläufe**

I	Gommer Ski OL	29. 12. 18
II	Gommer Ski OL	30. 12. 18
A	LL Gommer Silvesterlauf	31. 12. 18
III	Ski O in Pertsau AUT	12. 01. 19
IV	Ski O in Pertsau AUT (Ski-O Tour)	13. 01. 19
	Ski O Tour in AUT	13.-19. 01. 19
V	Ski O in Ramsau AUT (Ski-O Tour)	19. 01. 19
VI	Ski O in Ramsau AUT	20. 01. 19
VII	Ski-O in Risoux	23. 02. 19
VIII	Ski-O in Risoux	24. 02. 19
	Selbständige Teilnahme an mindesten zwei LL-Rennen bis	31. 03. 19

**Europameisterschaft ESOC, Erzurum (TUR)  
4. Februar – 12. Februar 2018**

Delegationsgrösse maximal 5 Herren und 3 Damen

Kriterien:

- Testläufe I - II
- Testlauf A LL Gommer Silvesterlauf
- Leistungsentwicklung Swiss Ski-O Library

Selektionsentscheid: Montag 7. Januar 2019

**Weltmeisterschaften WSOC, Piteå (SWE)  
18. März – 24. März 2018**

Delegationsgrösse maximal 5 Herren und 3 Damen

Kriterien:

- Resultate Testläufe I-VIII
- Ski O Tour
- European Ski O Championships
- Leistungsentwicklung Swiss Ski-O Library

Selektionsentscheid: Montag, 25. Februar 2019

## **Selektion Elitekader 2019/20**

Kriterien:

- Internationale Resultate:  
A-Kader: regelmässig <15% Rückstand (International in 5Top 20).  
B-Kader mindestens zwei Resultate mit <30% Rückstand.  
Kaderathleten, welche diese Werte nicht erreichen, können mit Leitungsaufgaben für die Elite Kader selektioniert werden. Die Auflagen beinhalten eine persönliche Zielsetzung für das Sommertraining und die Ski-OL Saison 2020. Diese Zielsetzung bildet die erweiterte Grundlage für den nächstjährigen Selektionsentscheid.
- Leistungsentwicklung Swiss Ski-O Library (anhand Rückstandsprozent)
- European Ski O Championships
- World Ski O Championships
- Ski-O Tour 2019

Selektionsentscheid am Montag, 1. April 2019

## **Anschlussgruppe Ski-OL Kader 2019/20**

Kriterien:

- Interesse zur Selektion für internationale Wettkämpfe.
- Teilnahme am spezifischen Kaderprogramm.
- Potential, die geforderte Leistung zur Kaderselektion an internationalen Wettkämpfen mittelfristig erreichen zu können.

Selektionsentscheid am Montag, 1. April 2019